وهش فدر

مجلهٔ پژوهش فیزیک ایران، جلد ۱۰، شمارهٔ ۲، تابستان ۱۳۸۹ مقالهنامهٔ دومین کنفرانس ملی پیشرفتهای ابررسانایی، بهمن ۱۳۸۸

Y_wBa_bCu_bO_b



در سال ۱۹۸۷ ترکیبی از خانوادهٔ YBa_rCu_rO_v ، YBCO کار YBa_rCu_rO_v کشف (۲۱۲۳) با دمای گذار ۹۲K، بالای دمای نیتروژن مایع، کشف شد که این ترکیب شامل صفحات اکسید مسی بود [۱]. یک سال بعد از کشف ۲۱۲۳، دو ترکیب دیگر از این خانواده با استوکیومتری ۲۱۲۴ و ۲۲۴۷ کشف شدند که دمای گذاری به ترتیب ۸۰K و ۲۰۴۲ برای آنها گزارش شد [۲ و ۳].

اخیراً در آزمایشگاه تحقیقاتی مغناطیس دانشکدهٔ فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف ترکیبی از این خانواده با استو کیومتری (۲۳۵۸) ۲_۳Ba_۵Cu_۸O_{۱۸} (۲۳۵۸) ساخته شد که افزایش دمای گذاری بیشتر از ۱۰K نسبت به ترکیب ۲۱۲۳ در آن مشاهده شده است بیشتر از ۱۰K نسبت به ترکیب ۲۱۲۳ در آن مشاهده شده است زنجیره اکسید مسی ۲۵۵ در سلول واحد است.

در بررسی پهن شدگی ناحیهٔ گـذار مقاومـت الکتریکـی در

زیر دمای گذار ابررساناهای دمای بالا در حضور میدانهای مغناطیسی مدلهای مختلفی ارائه شده است و دینامیک شار در آنها بررسی شده است. مدلهای خزش شار، شارش شار و لغزش فاز که ناشی از افت و خیز در پارامتر نظم ابررسانایی است، مدلهای هستند که برای توضیح پهن شدگی گذار مقاومت ویژه در حضور میدان مغناطیسی در ابررساناهای دمای بالا به کار گرفته می شود. استفاده از مدل آمبگوکار – هالپرین (AH) در بعضی از ابررساناهای دمای بالا برازش خوبی داشته است [۵]، در برخی از گزارشات در ناحیهٔ نزدیک (۰=م) ۲ کمی انحراف از مدل AH مشاهده می شود [۶]. در ایـن ناحیه مدل خزش شار فعال شده گرمایی (TAFC) بهتر جواب می دهد.

در این مقاله ما به بررسی خواص مغناطیسی و دینامیک شار در این ترکیب از خانواده YBCO بر اساس مدل خرش شار فعال شدهٔ گرمایی می پردازیم.



شکل ۱. مقاومت ویژهٔ نمونه در حضور میدان. ای مغناطیسی kOe ۱۵ و ۱۰ و ۸ و ۵ و ۲ و ۱ و ۰۲.

نمونهٔ ۲_۳Ba_۵Cu_۸O_{۱۸} به روش استاندارد حالت جامد، و دمای کلسینه ۲°۸۴ و دمای کلوخه سازی ۲°۹۲ ساخته شدند. جزئیات بیشتر در مورد نحوهٔ ساخت مواد و نتایج مقاومت الکتریکی در مراجع [۴ و ۷] آورده شدهاند.

در این تحقیق مقاومت الکتریکی نمونه در حضور میدانهای ثابت مغناطیسی با مقادیر ۱۵ kOe و ۱۲ و ۱۰ و ۸ و ۵ و ۲ و ۱=H عمود بر جریان الکتریکی و عمود بر سطح نمونه اندازه گیری شد. پهن شدگی در ناحیهٔ زیر دمای گذار تحت میدانهای مغناطیسی با تصحیح مدل خزش شار فعال شده گرمایی مورد بررسی قرار گرفتند.

نتایج اندازه گیری مقاومت ویژهٔ الکتریکی نمونهٔ ۷۳۵۸ در حضور میدان مغناطیسی H=۰-۱۵ kOe به صورت تابعی از دما در شکل ۱ نشان داده شده است.

مقاومت الکتریکی حالت بهنجار نمونه با اعمال میدان مغناطیسی تغییری نمی کند و تنها ناحیهٔ گذار زیر T_c تحت تأثیر میدان مغناطیسی قرار می گیرد. ناحیهٔ گذار با اعمال میدان مغناطیسی پهن شده و ($\circ=0$, T در جهت دماهای پایین تر کاهش مییابد. برای Cc($\rho=0$, A K ($\circ=0$) مشاهده شد، ولی دمای شروع گذار T_c^{onset} در نمونه تغییر محسوسی



شیکل۲. نمودار Inp-1/T ترکیب به ازای میدان های مغناطیسی مختلف با اتصال نقاط به هم برای راهنمایی چشم.

نمی کند. پهن شدگی مربوط به گذار مقاومت ویژه الکتریکی نشان می دهد که نمونه از طریق پدیدهٔ اتلاف، که توسط شارش گردشاره ها به وجود می آید، به میدان مغناطیسی خارجی حساس است [۸]. این رفتار به انرژی میخکوبی مربوط است. بر اساس مدل خزش شار فعال شده گرمایی، بین مقاومت ویژهٔ الکتریکی و انرژی میخکوبی رابطهٔ زیر برقرار است [۶]: (۱) در رابطهٔ (۱) م مقاومت حالت بهنجار است. با فرض فرآیند فعالسازی گرمایی، انرژی میخکوبی U در دماهای پایین با شیب نمودار Inp-1/T متاظر است. نمودار T

سیب عمودار ۱۲ می می محتصر است. عمودار ۱۲ میس و مناطق می محتلف رسم شده است.

شیب قسمتهای انتهای منحنیها مقدار U/k_B و عرض از مبدا آن مقدار . ρ را نتیجه می دهد. ناحیه مربوط به دماهای نزدیک (. $-\rho_c(\rho = 0)$ در اکثر منحنیهای رسم شده برازش خوبی را با خط ندارند. مقدار ρ به دست آمده از برازش ناحیه تقریبا خطی در منحنیهای 1/۲-ما از mΩ-cm ا^۹ ۳۵ تاΩ۰^{۲۳} ۰۱ در نمونهٔ ۲۳۵۸ تغییر می کند که بسیار بزرگتر از مقاومت حالت بهنجار نمونه است. از آنجا که در حالتی که انرژی میخکوبی قابل صرف نظر کردن باشد، باید مقاومت برابر ρ شود و در حدود مقاومت حالت بهنجار در نقطهٔ شروع گذار باشد، بنابراین باید وابستگی انرژی فعالسازی به دما را نیز در نظر گرفت.



 α =۱ ابر حسب $\ln \rho$ به ازای ۲و $1/T(1-T/T_c)^{\alpha}$ به ازای ۲ ا در میدان H=۲ kOe.



$$U = U\left(H\right)\left(1 - \frac{T}{T_c}\right)^{\alpha},\tag{(Y)}$$

مقدار lpha برابر lpha=۱/۵ مlpha و lpha=۲ در ابررساناهای دمای بالا گزارش شده است [۱۰ تا ۱۲]. به منظور بررسی وابستگی U به دما و پیدا کردن مقدار مناسب توان α، منحنی های (n(ρ) بر حسب α بر مختلف α برای مقادیر مختلف α ترکیب ۲۳۵۸ در میدان مغناطیسی اعمال شده برابر ۲ kOe را در شکل ۳ رسم کردیم. شکل داخلی شکل ۳ ناحیه خطی



مغناطيسي مختلف.

همراه با برازش آن را نشان میدهد.

در شکل ۳ برای ترکیب ۲۳۵۸ و میدان مغناطیسی ۲ kOe در صد برازش منحنیها با خط درα=۲ برابر R^{*}=۰/۹۹ اسـت و در مقادیر ۱/۵ و α=۱ به ترتیب به ۹۷/۰ و ۹۶/۰ کاهش می یابد. نتایج برازش ها نشان داد که α=۲ برازش مناسب تری با منحنی ها دارد. در ضمن ۲=۵ نیشان از دو بعدی بودن سیستم مورد مطالعه است.

در شکل ۴ برای ۲۳۵۸، منحنی ^۲ (۱۰۲/۱۲ در میدان های مغناطیسی مختلف رسم شده است. همان گونه که مشاهده می شود با افزایش میدان مغناطیسی شیب منحنی ها کاهش می یابد که شیب منحنی ها معادل انرژی میخکوبی می باشد و نتیجه می گیریم که انرژی میخکوبی کاهش مییابد. خزش شار و عبور از سد پتانسیل مربـوط بـه مراکـز میخکوبی، آسان تر صورت می گیرد و کاهش سد پتانسیل سبب کاهش انرژی فعالسازی می گردد. در دماهای پایین قسمت خطی منحنی را با خط برازش دادیم و مقادیر عـرض از مبدا و شـیب آنهـا در شـکل ۵ آورده شـده اسـت. شـیب قسمت خطی در ناحیه انتهای منحنی ها در شکل ۵ برابر با مقدار U(H) است.

در شکل ۶ تغییرات U(H) بر حسب میدان های مغناطیسی H= -۱۵kOe برای ترکیب ۲۳۵۸ آورده شده است، همانگونه



شکل۶. انرژی میخکوبی مستقل از دما بر حسب میدان مغناطیسی.

که از شکل مشاهده می شود، انرژی میخکوبی با تغییرات میدان مغناطیسی رفتار توانی دارد و نرخ کاهش انرژی میخکوبی با افزایش میدان مغناطیسی در میدانهای بالا کم شده است. در میدانهای مغناطیسی کوچکتر از kOe ۱ انرژی میخکوبی شدیدا به میدان مغناطیسی وابسته است ولی برای میدان مغناطیسی بالا این وابستگی بسیار کوچکتر است.

بر اثر حضور میدان مغناطیسی، دمای شروع گذار درون دانـهای

- K Wu, J R Ashburn, C J Torng, P H Hor, R L Meng, L Gao, Z J Huang, Y Q Wang, C W Chu, *Phys. Rev. Lett.* 58 (1987) 908.
- P Marsh, R M Fleming, M L Mandich, A M DeSantolo, J Kwo, M Hong, and L J Martinez-Miranda, *Nature* 336 (1988) 660.
- P Bordet, C Chaillout, J Chenavas, J L Hodeau, M Marezio, J Karpinski, E Kaldis, *Nature* 334 (1988) 596.
- 4. A Aliabadi, Y Akhavan Farshchi, M. Akhavan, *Physica* C **469** (2009) 2012.
- V Ambegaokar, B I Halperin, *Phys. Rev. Lett.* 22 (1969) 1364.
- H S Gamchi, G J Russell, K N R Taylor, *Phys. Rev.* B **50** (1994) 12950.

(onset) در این ترکیب کاهش مییابد، ولی تأثیر میدان مغناطیسی بر روی دمای گذار بین دانهای بیشتر از تأثیر میدان مغناطیسی بر روی دمای گذار درون دانهای است.

با تصحیح مدل خزش شار فعال شده گرمایی و دخالت دادن وابستگی دمای انرژی میخکوبی، به ازای ۲=۵ بهترین برازش خطی در دماهای نزدیک دمای گذار دیده شد که نشانهای از دو بعدی بودن ترکیب مورد مطالعه است. همچنین دیده شد که انرژی میخکوبی با تغییرات میدان مغناطیسی رفتاری توانی دارد. برای میدانهای مغناطیسی کوچکتر از NkOe انرژی میخکوبی شدیدا با افزایش میدان کاهش مییابد، ولی برای میدانهای بزرگتر، انرژی میخکوبی با افزایش میدان به طور بسیار آهسته کاهش مییابد.

از همکاریهای سعید فلاحی، مجتبی مظاهری و حنیف هادی پور نهایت قدردانی را داریم. این پژوهش توسط قطب علمی سیستمهای پیچیده و مادهٔ چگال دانشکدهٔ فیزیک دانشگاه صنعتی شریف (www.cscm.ir) و معاونت پژوهشی و فناوری حمایت شده است.

۷. آذر علی آبادی، یاسمن اخوان، محمد اخوان، نهمین
کنفرانس مادهٔ چگال انجمن فیزیک ایران، دانشگاه شهید
چمران اهواز (۱۳۸۷) ۵۹۸.

- A K Pradhan, Z X Shi, M Tokunaga, T Tamegai, Y Takano, K Togano, H Kito, and H Ihara, *Phys. Rev.* B 64 (2001) 12509.
- T T M Palstra, B Batlogg, L F Schneemeyer, J V Waszczak, *Phys. Rev.* B 43 (1991) 3756.
- 10. G Detscher, K A Muller, *Phys. Rev. Lett.* **59** (1987) 1745.
- 11. M Tinkham, Phys. Rev. Lett. 61 (1988) 1658.
- 12. R Gross, P Chaudhari, D Dimos, A Gupta, G. Koreu, *Phys. Rev. Lett.* **64** (1990) 228.